

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭54—93453

MInt. Cl.2

C 25 D

50日本分類 識別記号

庁内整理番号

劉公開 昭和54年(1979)7月24日

H 01 H 1/02 C 25 D

3/56

5/10

59 G 3 12 A 232 6530-5G 7602-4K

発明の数

7602-4K

審查請求 未請求

(全 3 頁)

60館気接点

昭53--244 鯂

20特 20出

昭53(1978) 1月6日

20発 明 者 宮沢修

横浜市戸塚区吉田町292番地

株式会社日立製作所生産技術研 究所内

人 株式会社日立製作所 包出

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

人 弁理士 薄田利幸

- 発明の名称
- 特許請求の範囲

接点下地金属と、その上に設けられた金また。 は銀下地めつき層と、この下地めつき層上に設っ けられた、レニウム 65~85 wtf、ニッケル 15~・ 85 wif のレニウムーニッケル合金めつき膨と からなることを特徴とする信気接点。

発明の詳細な説明

本発明は電話交換機などの通信機器に使用さ … れる電気差点に関するものである。

従来、中小電気接点では低接触力のため接点・ 下地金属に電気伝導性の良い金系合金めつきま・ たは銀系合金めつきをほどこした接点材料が使・ 用されていた。

しかし、これらの接点材料は硬さ(Hy100~ 200) 、融点(200~1060℃)が低いため、開閉。 動作国数が多くなると消耗が下地車金属まで進。 み、消耗粉が接点表面に飛散することにより接 触抵抗を増大させたり、また粘着により接点動。 作選れ(復旧不良)を生じ、接点寿命を着しく 短かくさせる欠点があつた。

本発明の目的は上記した従来技術の欠点をな くしたもので匍気接点の接触抵抗を安定化させ、 かつ長寿命化させた電気接点を提供するととに 8 B a

上記目的を達成するため発明者は電気接点に、 ついて祖々検討した結果、硬質系金めつき層よっ り使さの高いレニウムーニッケル合金めつき層 を設ければ良いことを明らかにした。

すなわち、本発明は摂点下地金属に金めつき・ 層または銀めつき層を散け、その上にレニウム・ 66~85 mtあ、ニッケル 15~85 wtあとから取るレ・ ニウムーニッケル合金めつき膳を形成させるこ. とを特徴とし、これより得られた接点は、動作: 時のアーク放電による消耗が下地会員にまで進. まないため遊放抵抗を増大させることがなく。こ またスティックミスも発生しない。從つて接触. 抵抗変化が少なく安定化し、かつ長期間使用で . きる。

特開 昭54-93453(2)

件でめつきを行をつた。またレニウムーニッケ ル合金は第2表に示す裕組成のめっき浴を用い、 同じく第2表の条件でめっきを行なつた。

第 1 表

谷組成(8/8)	めつき条件	
Au 8	プロ6 超 谷	
KCN 10	電流密度 0.5A/ds	
	<i>PH</i> 4.0	

第 2 表

裕組成(9/8)		めっき条件	
KReO4	10	裕 温 70℃	
NiSO ₄ • 7H ₂ O	60	電流密度 5A/da	
$C_6H_8O_7$	66	PH 60	
NH, OH			
(PH 調整)			

·めっきを充了したものはアセトンで絶象を布 剤を溶解除去する。

とのようにして得た本発明の電気袋点の動作 時の特性を従来のものと比較したととろ。第2 図第3表に示す結果を得た。第2図の5は従来

なおレニウムーニックル合金めっき層の合金 ・ 組成をレニウム 65~85 ロヒタ、ニッケル 15~35ロヒタ・ としたのは、との組成範囲だとレニウムーニッ・ ケル合金の硬さ、融点が高くでき、かつめっき・ の厚付けができるめっき条件であるからである。;

また下地めつき層に金または銀めっき層を設。 けたのは、レニウムーニッケル合金めっき層が、 直接下地金属に電着し難く、はく離やクラック. が生じやすいためであり、さらに硬いレニウム・ ~ニッケル合金めつき層の実質硬度を下げ、接 ... 触抵抗を低くするためである。

以下本発明を実施例により説明する。第1図、 は電気接点を示すものであり、1はレニウムー、 ニッケル合金めつき層、2は金めつき層、3は . 接点下地金属、4はリードばね片である。第1 図の鉄ーニッケル下地金属る以外を絶縁能布剤。 でマスクし、その後との接点下地会員上に会め つきを行ない、更にその上にレニウムーニッグ ル合金めっきする。なお金めっきは第1表に示 す俗組成のめっき俗を用い、同じく第1 表の条 🦽

品の接触抵抗変化であり、6は上記した本発明・ 増大を防止し、接点の長寿命化を達成し得るこ 品の扱触抵抗変化である。との時の試験条件は とがわかつた。したがつて本発明の電気接点を 負荷 48^レ、 0.1 A、接触荷重 10.8、開閉動作回数 ・ 使用した通信機器は性能、信息性が著しく向上: 10回まで行なつた。とれから接触抵抗は第2図・ する。 に示すごとく本発明品が107回動作後も初期値と 4 図面の簡単な説明 ほとんど変化ないのに比し、従来品は大幅に増、 加しているととがわかる。

接点の最大消耗線さは第3表に示すととく本。 発明品は5 4 であるのに対して、従来品は25 4 . てあつた。

	成 分(wt %)		皮膜厚み(4)	最大情耗深さ(4)
従来品	An : 99.95,Co: 0.05		10	25
本实施例	上層	下層	10	
	R+65,Ni55	Au	(Ro-Ni7, Aus	6

この様に本発明の電気兼点は極めて硬さ、融 点の高いレニウムーニッケル合金めっき(硬さ 1000月4。殷点 2200℃)を行ない、 耐粘着性、耐 消耗性をあげているので、それにより復旧不良、 および下地金属の第出、飛散による接触抵抗の。

第1図は本発明の電気接点の一実施例を示す 立体図で、第2図は実験データである。

1 …レニウムーニッケル合金めっき層

2 …金めっき層

3 …接点下地金属

+ 1 E



